

第3回 次世代天然ガス利用を考える若手勉強会

主催 次世代天然ガス利用を考える若手勉強会

共催 触媒学会 天然ガス化学的有効利用研究会

日時 2017年7月29日(土) 13:00~18:00頃(受付12:30~)

会場 早稲田大学 西早稲田キャンパス 55号館N棟1階大会議室
東京メトロ副都心線 西早稲田駅(早大理工方面口 直結)
JR山手線/東京メトロ東西線 高田馬場駅(徒歩15分)

趣旨 本勉強会は、若手研究者の発表や議論する機会を増やすことで各個人やグループの研究を推進し、次世代の天然ガス利用技術について考えることを目的としたものです。また、勉強会での自由な意見交換を通して、若手研究者のアイデアや夢をカタチにし発展させていきたいと考えています。内容は、最先端で活躍されている先生方による話題提供、参加者による口頭発表、懇親会を含めた参加者の討論会を企画しています。大学・研究機関・企業の若手研究者および学生を参加対象としていますが、年齢制限などは特に設けていません。若手研究者と積極的に交流出来る方であれば歓迎いたします。これからの研究生活に大いに役立つと存じますので、奮ってご参加ください。ご発表(口頭発表)もお待ちしております。また、講演終了後には簡単な懇親会も予定しております。日頃交流の少ない他大学の学生との親睦を深める機会として併せてご参加ください。

話題提供 ①「天然ガスの化学品原料利用」 アイシーラボ 室井 高城 先生
②「メタン戦略と触媒革新」 神奈川大学 上田 渉 先生

参加費 講演会参加費：無料、懇親会参加費：未定 ※決定次第、掲示致します。

懇親会 講演会終了後、1~2時間程度の簡単な懇親会を行います。

口頭発表 発表内容は、天然ガス関連に限ります(キーワード：メタン、低級炭化水素、C1ケミストリー、水素、CO₂)。発表15分、質疑応答10分を予定

参加申込方法 氏名、所属(学生の場合は学年も)、連絡先(申込代表者)、研究室名、発表希望の有無(発表希望の場合には、発表題目、200字程度の概要、発表者・連名者氏名)、懇親会参加の有無を明記して、E-mailにて下記宛にお申込み下さい(研究室単位でまとめていただいて構いません)。

申込先・問合せ先

〒432-8561 静岡県浜松市中区城北3-5-1 静岡大学 工学部 助教 渡部 綾

Tel: 053-478-1172 Fax: 053-478-1172 E-mail: watanabe.ryo@shizuoka.ac.jp (渡部)

世話人

荻原 仁志(埼玉大学)、宮地 輝光(東京工業大学)、霜田 直宏(成蹊大学)、小河 脩平(早稲田大学)、大島 一真(沼津工業高等専門学校)、渡部 綾(静岡大学)、